### LIGHT EMITTING DIODE

Publication number: JP59112667 (A) Publication date: 1984-06-29

Inventor(s): HASEGAWA OSAMU
Applicant(s): FUJITSU LTD

Classification:

- international: H01L33/00; H01L33/00; (IPC1-7): H01L33/00

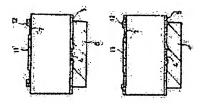
- European: H01L33/00G3

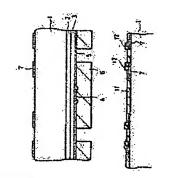
Application number: JP19820222802 19821217 Priority number(s): JP19820222802 19821217

PURPOSE:To prevent the radiation of unnecessary

## Abstract of JP 59112667 (A)

peripheral light by providing a light emitting unit in a semiconductor substrate, providing annular electrodes on the light emitting surface, and covering the outside with a light shield. CONSTITUTION:A window layer 1, an active layer 2 and an enclosing layer 3 are superposed on a GaAs substrate, and a P type electrode 4, an SiO2 film 5 and an Au-plated layer 6 are formed. The substrate is removed, and an N type electrode 7 is attached onto the layer 1. An SiO2 film 11 having a thickness of 1/4 of emitting light wavelength is covered on the layer 1 by a sputtering method, a window is opened on the electrode 7, and AuSn of low melting point is deposited. Supersonic cleaning is performed, and an AuSn layer 12 remains in the window.; The outside (scribing line) of the electrode 7 and the film 11 on the electrode 7 are removed, cut and separated. The separated element is heated, the layer 12 is molten, the exposed surface of the layer 11 outside the electrode 7 is covered. In this manner, the peripheral light is interrupted by the layer 12 and not externally emitted. According to this structure, an LED can be advantageously coupled with a lens for use.





Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭59—112667

6)Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 33/00 識別記号

庁内整理番号 6666-5F 砂公開 昭和59年(1984)6月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69発光ダイオード

20特

願 昭57-222802

②出 願 昭57(1982)12月17日

⑩発 明 者 長谷川治

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明細彩

発明の名称
 発光ダイオード

2. 特許請求の範囲

半導体基体と、該半導体基体の内部に設けられた発光部と、該半導体基体の光放出而上に配設された環状電板と、該環状電極の外側の光放出而上に配設された遮光体とを具備することを特徴とする発光ダイオード。

- 3. 発明の詳細な説明
- (a) 発明の技術分野

本発明は発光ダイオードに係り、特に近視野像 の周辺光を除去し得る構造に関する。

(b) 従来技術と問題点

第1図の断面図に示す光通信用のAV× Gai→x As発光ダイオード素子は、GaAs基板上にウインドウ閉 1. 活性間 2. 閉じ込め間 3 を順次成長させた後、上記 GaAs基板を除去し、閉じ込め間 3 表面にp電、 類4 と、該p電極 4 形成部以外の部分に二酸化シリコン( SiO₂) 鞭5を形成し、更にヒートシン . クを兼ねる金 (Au) メッキ暦 6 を形成し、一方ウインドウ暦 1 表面に n 電極 7 を形成することによって得られる。なお 8 は主発光部を示す。

上記ウインドウ層1及び閉じ込め層3は、活性層2のエネルギ・ギャップより広いエネルギ・ギャップを行している(即ち×値が大)ので、この時間は発光波長に対して透明であるが、GaAs基板は仮に活性層2がGaAsである場合でも不透明となるので、製造工程の途中で除去される。

第2図のは上記第1図の発光ダイオードの平面図で、第1図は第2図の『一1矢視部断面を示している。第2図のは上記発光ダイオードの近視野像を示す図で、発光光は素子中央部から放射される。この素子周辺部から放射される周辺光がらな射される。この素子周辺部から放射される周辺光10は、発光ダイオードの放射光を光ファイバにより受光し伝送する場合には主発光光9のみが受光されるので問題にはならない。しかし光通信川発光ダイオードのような微小発光径の発光ダイオードをレンズ結合して、制御或いは計測に使用する場

合が有り、このような場合には上述の周辺光10も レンズに入射するので、レンズにより結像された 像は関示した近視野像と相似のものとなる。

このようにかかる発光ダイオードをレンズ結合 して使用するには、上記望ましくない近視野像の 周辺光10を除去することが必要である。

#### (c) 発明の目的

本発明の目的は、上述の不要な周辺光が放射されることのない発光ダイオードを提供することにある。

#### (d) 発明の構成

本発明の特徴は、半導体基体と、該半導体基体 の内部に設けられた発光部と、該半導体基体の光 放出面上に配設された環状電極と、該環状電極の 外側の光放出面上に配設された遮光体とを具備す ることにある。

## (e) 発明の実施例

以下本発明の実施例を図面を参照しながら説明 する。

第3図~第6図は本発明の第1の実施例を製造

工程とともに示す要部断面図である。第3図は、前記第1図及び第2図に示した状態、即ちGaAs基板上にウインドウ厚1.活性層2.閉じ込め層3を順次成長させた後、閉じ込め層3要面にp電極4. SiO2 膜5. Auメッキ層6を形成し、次いでGaAs基板を除去してウインドウ層1表面を確呈させ、ウィンドウ層1表面にn電極7の形成工程を終了した状態を示す。

このあと第4図に示す如く、上記 n 種極.7 上を含むウィンドウ暦 1 表面に SiO2 膜 11をスパッタ法により形成する。該 SiO2 膜 11は無反射コート膜とするため、発光波長の1 / 4 の厚さに形成する。次いでこれを選択的に除去して n 種極 7 上に関口を設けたのち、低融点金属の金・錫(AuSn)を蒸若法により被者せしめ、更に超音波洗浄を行う。 AuSnと SiO2 とは接着性が悪いので、この超音波洗浄により SiO2 膜 11上の AuSnは殆ど測離・除去され、上記 SiO2 膜 11の関口部に AuSn唇 12が形成される。

次いで第5図に見られるように、上記n電極7

の外側 (スクライブライン) 及び n 電極 7 上の Si O p 膜目を除去した後、個々の素子に切断分離する。

次いで第6図に示すように上配個々に分離された業子を加熱して、AuSn層12を溶融させることにより、上記AuSn層12はn電橋7外側のウィンドウ層1の辞型された表面を被援する。

このようにして得られた本実施例の発光ダイオードは、素子周辺部がAuSn層により被環されるので、周辺光はAuSn層 12により遮られ、従来の業子のように外部に放射されることはない。

第7 図及び第8 図は本実施例の第2 の実施例を示す図で、第7 図は本実施例に用いた遮光板を示す平面図、第8 図は本実施例の完成体を示す翌部 断面図である。

・前記第1の実施例においては、素子周辺部上に低時点金属層を形成し、これを遮光材として周辺光が外部に放射されるのを防止したのに対し、本実施例では素子の光放射面側即ちウインドゥ 周1 側表面に、第7 図に見られるような金 (Au) また

はその他の金属よりなる遮光板 15を配設し、これにより素子周辺部から周辺光が外部に放射されるのを防止しようとするものである。

この遊光板15の中央部には貫通孔16を設けておく。ここで該貫通孔16の直径はn 電橋7の内径よりやや大きく、またその外寸は、第8図に見られるように、業子17の外形寸法よりも大きいものとしておくことが必要である。この遮光板15には錫(Sn)または金・錫(AuSn)等の低融点金属を予め蒸着法等により形成しておき、これを加熱溶融させて前記n 電板7上に接着させる。

上記遮光板 15の延長部はステム 18のステム基板 19にガラス 20年により取りつけられたリード 21に接着され、また金ノッキ層 6 はステム基板に接着されて本実施例の発光ダイオードが完成する。

このようにして得られた本実施例の発光ダイオードは、周辺光は遮光板 15に遮られて外部に放射されることはない。また主発光部上には貫通孔 16が設けられているので、主発光部からの放射光に対しては何の影響も及ぼさない。

## (f) 発明の効果

以上説明した如く木発明によれば、素子周辺部は金属層または金属板等の遮光材によって遮光され、周辺光が外部に放射されることはない。 従ってレンズ結合により使用した場合においても、主発光光のみを利用することが可能となり、使用目的に対して不都合を及ぼすことはない。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図向、60は従来の発光ダイオードの難点を説明するための断面関、平面図及び曲線図、第3図~第6図は本発明の第1の実施例を示す要部断面図、第7図及び第8図は本発明の第2の実施例を示す平面図及び断面図である。

図において、1はウインドウ層、2は活性層、3は閉じ込め層、4はp電橋6は金メッキ層、7はn電橋、8は主発光部、9は主発光光、10は周辺光、11は SiO2 膜、12は金属遮光層、15は金属遮光板を示す。

代理人 弁理士 松岡宏四郎



